

## 謝辞の一例

### Examples of acknowledgements

本研究の一部は、大阪大学超高压電子顕微鏡センターにおける「文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業（大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点）」（課題番号 JPMXP12yyOS00\*\*）の支援を受けて実施されました。

A part of this work was supported by “ARIM Project of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (MEXT), Grant No. JPMXP12yyOS00\*\*” at the Research Center for Ultra-High Voltage Electron Microscopy (Nanotechnology Open Facilities) in Osaka University.

## 論文等への謝辞について

本事業を利用して得られた研究結果を外部発表等に利用しようとする際には、このプロジェクトを利用した旨を記載していただくようお願いいたします。

## ※令和3年度終了

### ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム

本研究の一部は、大阪大学超高压電子顕微鏡センターにおける「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業微細構造解析プラットフォーム（大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点）」の支援（課題番号 JPMXP09AxxOS00\*\*）を受けて実施されました。

A part of this work was supported by “Advanced Characterization Nanotechnology Platform, Nanotechnology Platform Program of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan, Grant No. JPMXP09AxxOS00\*\*” at the Research Center for Ultra-High Voltage Electron Microscopy (Nanotechnology Open Facilities) in Osaka University.

JPMXP09（固定）+ナノプラ課題番号（ハイフン抜き）

例 2021年度 A-21-OS-0001 の場合【JPMXP09A21OS0001】